007024757

WPI Acc No: 1987-024754/198704

XRAM Acc No: C87-010336

Optically active hydroxyethyl azetidinone derivs. prepn. - from optically inactive acyloxyethyl azetidinone derivs. using microorganisms or enzymes

Patent Assignee: SANKYO CO LTD (SANY)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 002

Abstract (Basic): JP 61280295 A

Beta-lactam cpds. are produced by hydrolysing cpd. (dl substance) of formula (I) selectively by means of microorganisms or enzyme to derive optically active cpd. of formula (I) where R1 is H. (R1 is acyl; R2 is (substd.) alkyl, alkenyl, alkinyl, aryl, alkylthio, alkylsulphonyl, arylthio or arylsulphonyl or acyloxy; R3 is H or protective gp. for N atom).

Optically active 3-(1-hydroxyethyl)-2-azetidinone deriv. can be obtd. from optically inactive 3-(1-acyloxyethyl)-2-azetidinone derivs. (dl substance) by means of microorganisms or enzyme. The prods. are important intermediates for prepn. of carbapennem and pennem deriv. having antibacterial activity.

As microorganism may be various bacteria, yeast and fungi. Bacteria yeast and fungi. Bacteria include Arthrobacter simplex SANK 73560 (IAM 1660), Bacillus subtillis SANK 76759 (IAM 1069), Chrombacterium violaceum SANK 72783 (ATCC 31532), Flavobacterium capsulatum SANK 70979 (IFO 12533), and Flavobacterium meningosepticum SANK 70779 (IFO 12535). Yeast includes Aureobacidium pullurans SANK 10877 (ATCC 15232), Candida albicans SANK 50169 (IFO 0683), Pichia farinosa SANK 58062 (LAM 4303), Pichia terricola SANK 51684 (FERM 8001), Rhodotorula minuta SANK 50871 (IFO 0932), and Saccharomyces cerevisiae SANK 50161 (IAM 4512). fungi includes Aspergillus niger SANK 13658 (ATCC 9142) Gliocladium roseum SANK 10560 (FERM 8259), and Humicola asteroidea SANK 14981 (FERM 8260).

Enzyme may be microorganism origin or animal or plant cell origins,

THIS PACE BLANK USPION

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-280295

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)12月10日

C 12 P 41/00 //(C 12 P 41/00 C 12 R 1:01) (C 12 P 41/00 7823-4B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全22頁)

図発明の名称

12 R

光学活性アゼチジノン誘導体の製法

②特 願 昭60-121479

20出 願 昭60(1985)6月6日

功 79発 明 者 雄 72発 明 者 岩 野 次 敦 明 者 藤 勿発 俊 一 越 明 79発 三共株式会社 仍出 頣 人 弁理士 樫出 庄治 何代 理

1:645)

東京都品川区広町1丁目2番58号 三井株式会社内東京都品川区広町1丁目2番58号 三井株式会社内東京都品川区広町1丁目2番58号 三井株式会社内東京都品川区広町1丁目2番58号 三井株式会社内東京都中央区日本橋本町3丁目1番地の6

8B ## 25

- 1. 発明の名称 光学活性アセチジノン誘導体の製法
- 2 特許請求の範囲

一般式

【式中、R¹ は置換基を有してもよいアシル基、を示し、R² は置換券を有してもよいアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、アルキルチオ基、アルキルスルホニル基、アリールチオ基、もしくはアリールスルホニル基、またはアシルオキシ基を、R⁵ は水素原子または窒素原子の保護基を示す。】を有する化合物(dd 体)を微生物又は酵素を利用して選択的に加水分解し一般式

〔式中、 R^2 および R^5 は前述したものと同意義を示す。〕を有する光学活性な化合物へ導くことを特徴とする β ー ラクタム化合物の製法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は光学不活性な3-(1-アシルオキシェチル)-2-アゼチジノン誘導体(dl/体)を微生物もしくは酵素を利用して光学活性な3-(1-ヒドロキシエチル)-2-アゼチジノン誘導体へ導く製法に関するものである。

本発明によつて得られる光学活性な3-(1-ヒドロキシエチル)-2-アゼチジノン誘導体は抗菌活性を有するカルバベネム及びベネム 誘導体へ導く重要中間体である。

光学活性な3-(1-ヒドロキシエチル)ー2-アセチジノン誘導体の製法に関しては種々知られているが、いずれも工程数が多く反応操作が煩雑である。本発明者等は、容易に得られる4&-3-(1-アシルオキシエチル)-2-アセチジノン(1)を微生物ないしは酵素を利用して選択的に加水分解し光学活性な3-(1-ヒ

特開昭61-280295 (2)

ドロキシエチル) - 2 - アゼチジノン ② が効率 よく得られることを見い出し本発明を完成した。 一般式

意義を示す。)などである。)、-SR4(式中、 R⁴は前述したものと同意義を示す。)、-CONR⁶R⁷ (式中、RéおよびR7は、同一もしくは異なる水 **昇原子、アルキル基(たとえばメチル、エチル、** プロピル、ブチル、もしくはもープチルなど)、 シクロヘキシル、もしくはペンジルなどである。) -OR8 基(式中、R8は、水素原子、アルキル基(たとえばメチル、エチル、もしくはプロピルな ど)もしくはアシル族(たとえばアセチル、ブ ロピオニル、ブチリル、もしくはペンソイルな ど)などである)、もしくは-cong 燕(式中、 R⁹はメチル、エチル、もしくはフェニルなどで ある)、などである〕、鱿換葢を有してもよい アルケニル葢〔たとえばピニル、アリル、もし くはブテニルであつて以下に示す同一もしくは 異なる遺換基を1~3個有してもよい。その健 換葢は、アルキル葢(たとえばメチル、エチル、 プロピル、ブチル、イソプロピル、もしくはt ープチルなど)、-CO2R4 基(式中R4は前述した ものと同意幾を示す)、-00sR5益(式中B5は、

中R4は、水紫原子、アルキル基(たとえ付メチ ル、エチル、ブロビル、プチル、イソブロビル、 もしくはtープチルなどである。)。健拠基を 有してもよいフェニル基(その置換基は、メチ ル、エチル、ブロピル、メトキシ、メチルメル カプト、ニトロ、シアノ、アセトアミド、弗累、 塩素もしくは臭衆などである。)、もしくは置 換基を有してもよいペンジル基(その債換基は、 メトキシ、メチルメルカプト、メチル、エチル、 プロピル、ニトロ、シアノ、アセトアミド、弗 素、塩素もしくは臭素などである。)などであ る。)、ハロゲン原子(たとえば、弗索、塩素、 もしくは臭素などである。)、-OOSR5基(式中、 R⁵は、アルキル基(たとえばメチル、エチル、 プロピルなどである。)、 置換基を有してもよ いフェニル茜(その置換蓋は、先に述べたR4が 置換基を有してもよいフェニル基の置換基と同 意義を示す。)、もしくは置換益を有してもよ いペンジル基(その置換基は、先に述べたRfが **置換基を有してもよいペンジル基の置換基と同**

前述したものと同意義を示す)、-SR4基(式中 R4は、前述したものと同意義を示す。)、-OR8 茜(式中R⁸は、前述したものと同意幾を示す。)、 もしくは関換基を有してもよいフェニル基(そ の世換基は、先に述べたいが世換基を有しても よいフェニル基の農換基と同意義を示す)など である」、置換基を有してもよいアルキニル基 〔たとえばエチニル、もしくはプロパルギル菇 であつて以下に示す同一もしくは異なる健操務 を1~3個有してもよい。その微換菇はアルキ ル基(たとえばメチル、エチル、プロピル、ブ チル、イソブロビル、もしくはt-プチルなど)、 -CO2R4基(式中R4は、前述したR4と同意雑を示 す)、-008R5器(式中R5は、前述したR5と同意 競を示す。)、-8R⁴英(式中R⁴は、前述したR⁴ と同意義を示す。)-OR⁸ 基(式中R⁸ は、前述し たR⁸と同意義を示す。)、もしくは置換基を有 してもよいフェニル基(その貸換基は、先に述 べたRfが健換基を有してもよいフェニル基の健 換基と同意義を示す)などである〕、世換基を

有してもよいフェニル恭(以下に示す同一もし くは異なる厳換基を1~3個有してもよい。そ の催換基は、アルキル基(たとえばメチル、エ チル、プロピル、もしくはイソプロピルなど)、 アルコキシ基(たとえばメトキシ、エトキシ、 プロポキシ、プトキシ、もしくは t ープトキシ など)、ハロゲン(たとえば弗宏、塩素、もし くは臭裳など)、ニトロ、シアノ、アセチル、 アセトキシ、もしくは水酸基などである)、ア ルキルチオ茲-SRP(式中RPは、メチル、エチル、 プロピル、プチル、イソプロピル、もしくはt ープチルなど)、アルキルスルホニル基 -802R9 (式中R⁹は、前述したR⁹と同意義を示す。)、 **健換基を有してもよいフェニルチオ基(以下に** 示す同一もしくは異なる雌換基を1~3個有し てもよい。その鼠換蒸は、アルキル基(たとえ **ぱメチル、エチル、プロピル、もしくはイソブ** ロビルなど)、アルコキシ茲(たとえばメトキ シ、エトキシ、ブロポキシ、ブトキシ、もしく はt-ブトキシなど)、ハログン(たとえば弗

黒、塩紫、もしくは臭糸など)、ニトロ、シア ノ、アセチル、アセトキシ、もしくは水銀基な どである。)、解換器を有してもよいフェニル スルホニル菜(その監換基は、上述した置換基 を有してもよいフエニルチオ基の置換基と同意 義を示す。)、またはアシルオキシ基、-000R¹⁰ (式中 R¹⁰ は、 炭紫数 1~10個の置換基を有し てもよいアルキル基(たとえばメチル、エチル、 プロピル、プチル、ペンチル、ヘキシル、ヘブ チル、オクチル、ノニル、もしくはデシルなど)、 その置換基は炭素数1~5個のアルキル基(た とえば、メチル、エチル、プロピル、プチル、 ペンチル、イソプロピル、もしくはt-プチル など))、鼠換葢を有してもよいフエニル茶(そ の置換基は、先に述べたR⁴が置換基を有しても よいフェニル基の遺換蒸と同意義を示す。)、 もしくは隨換蕗を有してもよいペンジル基(そ の健換基は、先に述べたR4が環換基を有しても よいペンジル基の遺換基と同意銭を示す。)な どである。)などである。

R³は、水素原子または窒素原子の保護基〔た とえばシリル茜(たとえばトリメチルシリル、 トリエチルシリル、トリフエニルシリル、t-プチルジメチルシリル、もしくはtープトキシ ジフエニルシリルなど)、健機基を有してもよ いアルキル基(たとえばメチル、エチル、プロ ビル、プチル、ペンチル、ヘキシル、もしくは ヘプチルなどであつて、以下に示す同一もしく は異なる懺換基を1~3個有してもよい。その **健換基は、アルキル基(たとえば、メチル、エ** チル、プロピル、イソブロピル、ブチル、もし くは Lープチルなど)、 CO2R4 基(式中R4は、前 述したものと同意義を示す)、-OR¹塩(式中R¹¹ は水器原子、アルキル蕗(たとえばメチル、エ チル、プロピル、もしくはブチルなど)、饋換 基を有してもよいペンジル芸(その遺換基は、 先に述べたR⁴が置換基を有してもよいベンジル 基の置換基と同意義を示す。)などである。)、 置換基を有してもよいフエニル港(その遺換基 は、先に述べたがが世換基を有してもよいフェ

ニル基の催換基と同意幾を示す。)、もしくは **置換基を有してもよいペンジル基(その置換基** は、先に述べたRIが置換基を有してもよいペン ジル基の道換基と同意發を示す。))、置換基 を有してもよいアルケニル葢((たとえば、ビ ニル、もしくはアリル基であつて、以下に示す 同一もしくは異なる1~3個の置換基を有して もよい。その世換菇は、アルキル葢(たとえば、 メチル、エチル、プロピル、もしくはブチルな ど)、置換基を有してもよいフェニル菇(その 置換去は先に述べたN が置換基を有してもよい フェニル菇の雌換基と同意殺を示す。)、もし くは -co2R4 基(式中R4は、前述したものと同意 ル基、(その置換基は、先に述べたRIが監換基 を有していてもよいフェニル基の置換基と同意 **義であつて、同一もしくは異なる1~3個のこ** れらの魔換蕗を有してもよい。)、魔換蕗を有 してもよいペンジル基(その俊換菇は、先に述 べたngが微換葢を有してもよいペンジル基の健

一般式(1)を有する化合物のうち好適化合物はR¹が假換基を有してもよいアシル基(たとえりルボル、アセチル、プロピオニル、プロピオニル、ないしは、ペンゾイル港であつて以下に示すもしい。その度機基を1~3個有してもより、日本ルオキシ(メチルオキシ、エチルシ)、ハログ、異なるは変を有するアルキル基であるため、R²は置換を示す。と同意義を示す。)、R⁵は前述したものと同意義を示す。)、R⁵は前述したものと同意義を示す。)

とができる。

この目的達成のために有効な微生物は細菌から酵母、糸状菌まで多岐にわたる。例えば、以下のごとくである。

〔細菌〕

Arthrobacter simplex SANK 73560 (IAM 1660)

Bacillus subtills SANK 76759 (IAM 1069)

Ohromobacterium violaceum SANK 72783 (ATOC 31532)

Flavobacterium capsulatum SANK 70979 (IFO 12533)

Flavobacterium meningosepticum SANK 70779 (IFO 12535)

〔酵母〕

Aureobacidium pullurans SANK 10877 (ATCC 15232)

Candida albicana SANK 50169 (IFO 0683)

Pichia farinosa SANK 58062 (IAM 4303)

Pichia terricola SANK 51684 (FERM 8001)

Rhodotorula minuta SANK 50871 (IPO 0932)

Saccharomyces cerevisiae SANK 50161 (IAM 4512)

〔糸状菌〕

Aspergillus niger SANK 13658 (ATCO 9142)
Oliocladium roseum SANK 10560 (FERM 8259)

を有してもよいアルキニル菇であつて、その道 換基は -SR4 悲(式中、R4 は前述したものと同意 したものと同意義を示す。)、アルキルスルホ ニル基 -802 R⁹(式中、R⁹は前述したものと同意 袋を示す)、位換基を有してもよいフェニルス ルホニル恭、もしくはアシルオキシ菇 -OCOR¹⁰ (式中、R¹⁰は前述したものと同意義を示す。) などであり、R3が水気原子、遺換基を有するア ルキル基であつてその世換基が-00gR⁴基(式中、 R⁴は前述したものと同意幾を示す。)、アルキ ル基、もしくは OR11 基 (式中、R11 は前述したも のと同意義を示す。)、偉換基を有してもよい アルケニル基であつてその貴換基はアルキル基、 もしくは-002184 基(式中184は前述したものと同 意義を示す)、遊換基を有してもよいフェニル 蒸、もしくは置換蓋を有してもよいペンジル基 などである。

本発明の不斉加水分解に供試される微生物ないし酵素は、数多い成者と経験とにより選ぶこ

Humicola asteroidea SANK 14981 (FERM 8260)

これらの微生物を供試する場合の実験方法は、 次に示すA法およびB法に大別できる。

A 法一供試微生物が良好な生育を示す任意の培地に当該関係を接種し、1~2日間培養(通常は回転撮とう培養一往復振とう培養でも可一)の後、旺盛な発育のみられる時期に20~150 呀%の基質を添加(微細粉末として直接培地に添加するか、水とよく混和する任意の有機溶媒 0.5~20%の範囲に溶解させて添加する)し、同一条件で培養を続けて加水分解を終了させる、いわゆる生育菌体法である。

例えば、グルコース 2 %、ポリベブトン 1 %、 酵母エキス0.1%の各濃度で水道水 100 配に溶か し、500 配三角フラスコに分注し、120 で、15 bbs、にて20分間高圧殺菌する。冷却後、菌を 同一培地で 3 日間培養した培養液を 3 配接種し、 28でにて回転振とうする。 1 日後、旺盛な生育 のみられる時期に、基質を適当量、適当な水稻 性溶媒に溶かした液を加え、 2 日間培養を続け る。微生物反応終了時の叫は細菌で叫 7.8~8.9、酵母あるいは糸状菌でpH 4.8~5.7である。培養液を酢酸エチルで抽出し、粗生成物が得られる。

B法一供試微生物が良好な生育を示す任意の培地に当該菌株を接種し、2~4日間培養(通常回転振とう培養 一往復振とう培養でも可一)し、菌体を遠心集菌後、生理食塩水で2回洗浄する。こうして得た湿菌体1~5gを、1~5%の水消水溶液に懸濁させ、0.5~2時間回転振とう機(あるいは往復振とう機)にかけて馴化させた後、A法と同様にして基質を添加し、関ー条件で加水分解を終了させる、いわゆる菌体、の条件で加水分解を終了させる、いわゆる菌体、の条件で加水分解を終了させる、いわゆる菌体、の条件で加水分解を終了させる、いわゆる菌体、の条件で加水分解を終了させる、いわゆる菌体、の条件で加水分解を終了させる、いわゆる菌体、の条件で加水分解を終了させる、いわゆる菌体の方にも同様の結果が得られる。

なお、 A 法における接種菌体、 B 法における 湿菌体のかわりに容易に入手可能な生菌体、 例 えば市販されている製パン用イーストなどは、 目的達成のために手軽に供試しうるものである。

B法は微生物加水分解終了後の抽出操作にお

などがあるが、加水分解活性の高い菌体を得る

ためには、天然培地を用いるのが望ましい。天 然培地の一例として、グルコース1~5%、ペ プトン1~3%、酵母エキス0.05~0.5% の16.5の 組成の培地などがある。この場合、微生物種に よつてはグルコースを蔗糖または麦芽糖、液糖 など他の糖原に、ペプトン、酵母エキスも同様 に、大豆粉、ファーマメデアなど他の登れ頃に かえることもできる。さらに炭素源、窒素原以 外に無機塩(例えば FeSO4・7H2O, MgSO4・7H2O, Zn804・7H2Oなど)を0.001~0.01% 添加するこ とで、菌体の加水分解活性が高まることがある。 一方、微生物菌体ではなく、酵素のみを用い ても、目的を達成することができる有効な酵素 は、微生物ないしは動物細胞由来のもので、り パーセを始めとするエステラーセヤアミノアシ ラーゼなどであり、これらによる反応では、加 水分解が立体選択的に進行するものが多い。例

えば、エステラーゼ(Carboxylic - ester hydrorase ,

BO 3.1.1.1 , 例えばプタ肝臓由来の市販品、PLE)

いて、 菌体 懸濁液から来る 灭雑物が A 法に比べて少なく、 従つて目的物質の単離、 精製が容易であり、 かつ収率が良い。 さらに、 A 法の生育関体法では目的とする一次(加水分解)反応に次いで二次反応が起こりやすく、 B 法の関体懸濁法では 微生物 反応が単純化され、目的物質のみを効率よく得ることができる。

例えば、市販のパン用イースト 2 8 (湿菌体)を3 8 ショ機を含む20 mの水道水に懸濁し、0.5~2 時間、28℃で回転振と5 培養する。ついで適貨の蒸質をメタノールなどの水溶性溶媒に溶かして添加し、加水分解反応を行う。反応開始後1~2 日間、反応の経時変化を TLO で確認し、基質残存の認められる場合には悪糖1 8 を追加し、加水分解反応を終了させる。反応液を酢酸エチルで抽出し、粗生成物が得られる。

なお、A 法および B 法において微生物の培養に供し 5 る培地は、微生物の旺盛な生育が見られるものであれば全て本目的を達し 5 る。これ 5 の培地には天然培地、半合成培地、合成培地

リバーゼ (Triacylglycerol acylkydrolase, EC3 1. 1. 3,例えば Aspergillus oryzaeまたは Aspergillus niger 由来の市販品)

アミノアシラーゼ (N-Amino-acid aminohydro lase, EO 3. 5. 1. 14,例えば Aspergillus 属の糸状菌より調 製された市販品)

などの酵素である。また、精製されたこれら標品のかわりに、市販品として安価に入手可能な粗精製品を用いることでも目的を達しうる。例えばタカジアスターゼのは Aspergillus oryzae由来の租酵素標品で、リパーゼを含んでいるので精製標品のリパーゼのかわりに用いることができる。

酵素を用いる方法は、微生物菌体による方法 に比べて培養のための装能や操作が不要であり、 反応時に一次(加水分解)反応以外の反応がほ とんど起こらず、微生物菌体由来の英雑物もな いため目的物質の抽出精製が容易である点など の利点がある。

例えば、プタ肝臓エステラーゼ (PLE) 500 単

位を ph 8.0 の緩衝液(例えば燐酸緩衝液)50 ml に溶かし、水とよく混和する溶媒(例えばアルコール、ジメチルホルムアミドなど)少数に溶かした適貴の蒸質を添加し、攪拌しながら35℃にて2~24時間反応させる。反応の経時変化をTLOで確認し、反応終了後、反応液を酢酸エチルなどの溶媒で抽出し、粗生物が得られる。

基質は容媒に容かして添加するほか、直接投入する方法もある。いずれにおいても、必要に応じて 0.01~0.1 %の界面活性剤(例えば Triton X-100 , Span 80 など)や水を混和する有機容媒(例えばジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、アセトンなど)を適量添加することにより酵素反応をより効率的に行うことができる。

一般式(2)(式中、R² およびR³ は前述したものと同意義を示す)を有する化合物は、以下のようにして得られる一般式(1)を有する化合物をアルコール、アセトンもしくはジメチルホルムアミドに溶かすか、または直接微生物の培地また

式中R¹、R² およびR⁵ は前述したものと何意幾を示し、X はハロゲン原子などを示す。

化合物(3)を脱水剤の存在下アミンと反応させることによりシッフの塩苦(4)ができる。これとジケテンの反応により化合物(5)が得られる。これを選元し化合物(6)としてこれをアシル化することにより化合物(1)が得られる。

本発明によつて得られる化合物は Scheme 2 に従つてカルパペネムへ導くことができる。

Scheme 2

は解果液に添加して、磁生物反応においては A 法もしくは B 法により 1 ~ 4 日間、解案法においては 2 ~ 2 4 時間反応させる。この間、 TLC などにより化合物 (2) への変換を確認する。適当時間後、適当な形媒、例えば酢酸エチル、エーテルなどの溶媒で抽出し、抽出物をカラムクロマトグラフィー、 TLO 、または再結晶法などにより、目的とする光学活性なアゼチジノン誘導体 (2) を分離精製する。

本発明の出発物質である化合物(1)は特顧昭59-265962号に開示された方法により得られる。 すなわち Scheme 1 に従つて化合物(3)から 4 工程で(1)が得られる

Scheme 1

すなわち化合物 ① の水酸基を保軽しついてアセチレンのチオフェニル化をすると化合物 ® が符られる。化合物 ® の窒 案原子の保護基を T Pukuyama 等 (J. Am. Chem. Soc. 102 2122 (1980)) の方法

に従つて除去しついで特開昭 60 - 19763 号の方法により化合物 (9) が得られる。化合物 (9) からカルバペネム (1) へ導く方法は特開昭 59 - 46265 号及び特開昭 59 - 51286 号に示されている。

つぎに実施例かよび参考例をあげて本発明を 説明する。

奥施例 1

d- 3. 4 - トランス- 1 - (4 - メトキシフ エニル) -3α- [(1R*)-1-アセトキシエチル]

特開昭61-280295 (フ)

ー(ーエチニルー2ーアゼチジノン(60㎏)を Pichia farinosa SANK 58062 (IAM 4303) と伴にB 法により30℃で24時間振とう培養する。培養液 を酢酸エチルで抽出して得られる粗生績体(76 rug)をシリカゲル薄眉クロマトグラフィー(シ クロヘキサン/酢酸エチル= 1/1 、 U.V ランブ 検出、 Rf = 0.32) により精製すると目的化合物 21 砂が得られた。

$$(\alpha)_{D}^{24^{\circ}}$$
 -135° $(0=1, CHe\ell_5)$

NMR ($CDc\ell_5$) , δppm : 1.27 (3 H , d , $J=6R_2$) . 2.55 (1H, d, J=2Rz), 3.38 (1H, dd, J=2 及び 4 Hz), 3.75(3H,s), 4.1~4.5(1H,m), 4.60(1H, =2Hz), 6.75~7.6(4H,A2B2) t,J=28z), 6.75-7.60(4H,A₂B₂型)

奥施例 2

 $(3R, 4R) - 1 - (4 - \cancel{1} + \cancel{2} \cancel{2} \cancel{2} \cancel{2} \cancel{2} \cancel{2})$ - 3 - [(1R) - ヒドロキシエチル) - 4 - エチ

ニルー 2 ーアゼチジノン

dl-3, 4-トランス-1-(4-メトキシフ エニル) -3α- ((1R*) - 1 - ペンゾイルオキシ エチル]ー4ーエチニルー2ーアゼチジノン (500 mg) & Bacillus subtills SANK 76759 (IAM 1069)と伴に A 法により28℃で24時間振とう培 養する。培養液を酢酸エチルで抽出して得られ る租生額体(518号)をシリカゲル薄層クロマト グラフィー(シクロヘキサン/酢酸エチル= 1/1) により精製すると目的化合物 148 吻が得 られた。このものをエーテルから再結晶を行つ た。

$$(\alpha)_{D}^{24}$$
 -200° (0=1, OHc ℓ_5)

NMR は実施例 1 で得られた化合物のそれとー 致した。

实施例 4

(38,48) - 1 - (4 - メトキシフエニル) ー3-〔(1R)-ヒドロキシエチル]-4-エチ ニルー2ーアゼチジノン

dl-3, 4 ートランスー1 - (4 - メトキシフ x = n) $-3\alpha - [(13*) - 1 - 7 + 1 + 2 + 2 + n]$ - 4 - エチニルー 2 - アゼチジノン(60 g)を 実施例1と同様に反応、処理すると目的化合物 13 吸が得られた。

Rf = 0.32 (シクロヘキサン/酢酸エチル= 1/1)
$$(\alpha)_D^{24} + 77^{\circ}$$
 ($O=1$, $OHc\ell_5$) mp $96\sim105^{\circ}$

NMR ($CDc\ell_3$) δppm : 1.37 (3H, d, J=6Hz), 2.55(1H,d,J=2Rz), 3.40(1H,dd,J=2,4Rz), 3.75 (3H, s), 3.9~4.4 (1H, m), 4.45 (1H, t, J

奥施例3

(38,48) - 1 - (4 - メトキシフェニル) -3-((1R)-1-ヒドロキシエチル)-4-エチニルー2ーアゼチジノン

dl-3.4-トランス-1-(1-メトキシフ エニル) -3α- [(1R*) -1 - ペンゾイルオキシ エチル]ー4ーエチニルー2ーアゼチジノン (120 mg) & Aspergillus niger SANK 13658 (ATCO 9142)と伴に A 法により28℃で48時間振とう培 要する。培養液を酢酸エチル抽出して得られる 租生額体(108mg)をシリカゲル薄層クロマトグ ラフィー(シクロヘキサン/酢酸エチル= 1/1) により精製すると目的化合物21切が得られた。

$$(a)_{n}^{24^{\circ}}$$
 -87° (0=1, OHce,)

NMR は実施例 1 で得られた化合物のそれと一 致した。

突施例 5.

(3R, 4R) − 1 − (4 − メトキシフエニル) − 3 [(1R) − ヒドロキシエチル) − 4 − エ チニル− 2 − アゼチジノン

dl-3.4-トランス-1-(4-メトキシフェニル)-3α-((18*)-1- ベンゾイルオキシエチル]-4-エチニルー2-アゼチジノン(128 ♥)を Bacillus subtilis SANK 76569(IAM 1069)と伴にA法により 28 ℃で 36 時間振とう培養する。培養液を酢酸エチル抽出して得られる租生級体(219 ♥)をシリカゲル薄脂クロマトグラフィー(シクロヘキサン/酢酸エチル=1/1)により精製すると目的物 18 ♥が得られた。このものをエーテルにより再結晶を行つた。

$$(\alpha)_{D}^{24}$$
 + 170° (C=1, OHO8₃)

NMR (CDC ℓ_3) δ ppm: 1.24 (3H, d, J=6Hz), 239 (1H, d, J=2Hz), 3.22 (1H, dd, J=2,5Hz), 3.70 (3H, s), 3.9 ~ 4.4 (1H, m), 3.95 (1H, d, J=15Hz), 4.59 (1H, d, J=15Hz), 6.70 ~ 7.25 (4H, Λ_2 B₂ Ξ

実施例 7.

dl-3,4-トランス-1-(4-メトキシペンジル)-3α-((1R*)-1-ホルミルオキシエチル]-4-エチニル-2-アゼチジノン(188 Ψ)を Pichia farinosa SANK 58062 (IAM 4303)と伴にB法により 28 ℃で 48 時間扱とう培養する。培養液を酢酸エチルで曲出 mp 128°

契施例 6.

(38, 48) - 1 - (4-メトキンベンジル) - 3 - ((1R) - 1 - ヒドロキンエチル) - 4 - エチニル- 2 - アナチジノン

 $d\ell-3$ 、4-h ランスー1-(4-y) キシベンジル) $-3\alpha-[(1R^*)-1- ベンゾイルオキシエチル]-4-エチニル-2-アゼチジノン(80 町)を Bacillus subtilis SANK 76759と伴に A 法により 28 ℃で 48 時間振とう培養する。 培養液を酢酸エチルで抽出して得られる粗生凝体(164 町)をシリカゲル海筋クロマトグラフイー(シクロヘキサン/酢酸エチル=1/1、UV ランブ検出、 <math>R_1=0.22$)により精製すると目的化合物 10 町が得られた。

$$(a)_{D}^{25}$$
 -19.5° (0=1, OHO ℓ_{3})

 $\left(\alpha\right)_{D}^{24}$ $^{\circ}$ $^{$

奥施例 8.

う培養する。培養液を與施例1と同様に処理す ると目的化合物 5 切が得られた。

 $(\alpha)_{D}^{24}$ ° -120° (C=0.5, OHO &)

NMR は実施例 1 で得られた化合物のそれとー 致した。

寒施例 9..

- 3 - [(1B) - 1 - ヒドロキシエチル] -4 ーエチニルー2ーアセチジノン

ンジル) - 3α - [(1B*) - 1 - アセトキシエ チル〕- 4 - エチニルー 2 - アセチジノン (31 写)を Pichia farinosa SANK 58062(IAM 4303) 28 とで 3 日間培養する。 培養液を酢酸エチル と伴に A 法により 28 ℃で 48 時間培養する。 培 要液を実施例 6 と同様に処理すると目的化合物 4 切が得られた。

 $(\alpha)_{D}^{24}$ -16° (0=0.4, OHO&3)

 $(\alpha)_{D}^{24}$ -123° (C=1, CHO ℓ_3) ~ 2.25 (1H, s), 3.41 (1H, dd, J=6, 25Hz), 3.71 (3H, s), 4.28 (1H, q, J=8 Hz), 4.75 (1H, d, J=25 Hz),

6.6 ~ 7.6 (9H, m)

奥施例 11.

- 3 ((1B) - 1 -ヒドロキシエチル] - 4 ーフエニルチオエチニルー 2 ー アゼチジノン

 $d\ell = 3.4 - 1.5 \times 2.2 - 1 - (4 - 1.4 + 1.4 \times 1.$ ベンジル)— 3α — [(1B*) — 1 — ベンゾイ ルオキシエチル] ー 4 ー フェニルチオエチニル - 2 - アゼチジノン(160 m)を Bacillus 8ubtilis SANK 76758 (IAM 1068) と伴に 1 日 おきに1%のブルコースを添加しながらA生に

NNR は実施例 6 で得られた化合物のそれとー 致した。

奥施例 10.

(38, 48) - 1 - (4 - メトキシフエニル) - 3 - [(1R) - 1 - ヒドロキシエチル]-4 - フェニルチオエチニルー2-アゼチジノ

 $d\ell - 3.4 - 1.5 \times 2.2 - 1 - (4 - 1.4 + 1.4 \times 2.2 \times 2.4 \times 2.$ エニル) $-3\alpha-[(18*)-1-ペンソイルオ$ キシエチル]ー 4 - フェニルチオエチニルー 2 ーアセチジノン(110 m)を Bacillus subtilis 8ANK 78759 (IAM 1069) と伴に A 法により で抽出して得られる粗生微体(138 平)をシリ カゲル薄脂クロマトグラフィー(シクロヘキサ ン/酢酸エチル= 1/1 , Bf÷Q5) により精製 すると目的化合物 22 ぬが得られた。

より 28 ℃で 4 日間培養する。培養液を 酢酸エ NMR (ODCl₃) δ_{ppm} : 1.35 (3H, d, J=6Hz)。 チルで抽出して得られる租生設体 (92 m) を シリカゲル薄層グロマトグラフィー(シクロヘ キサン/酢酸エチル=1/1, UV ランブ検出。 . R f ≑ 0.4)により精製すると目的化合物 13 m が 得られた。

 $(\alpha)_{0}^{24}$ -54° (0=1, CHO6;)

NMR (ODO83) $\delta_{\rm ODM}$: 1.28 (3H, d, J=6.5 Hz), ~ 24 (1H, 8), 3.71 (3H, 8), 3.30 (1H, dd, J=4, 2Hz) , 4.07 (1H, d, J=15Hz), 4.60 (1H, d, J=15Hz), $4.0 \sim 4.3$ (1H, m), 4.28 (1H, d, J=2Hz), 6.7 ~ 7.5 (9H, m)

寒 施 例 12

(3R, 4R) - 1 - 7 1 1 1 - 3 - ((18)-ヒドロキシエチル〕-4-フェニルチオエチニ ルー2ーアゼチジノン

 $d\ell-3$ 、4-トランス-1-Tリル-3α- ($(1R^*)-1-ペンゾイルオキシエチル)-4-フェニルチオエチニル-2-Tゼチジノン (520 号)を Bacillus subtilis SANK 76759 (IAM 1069)と伴に A 法により 28 でで 3 日間 培養する。 培養液を酢酸エチルで抽出して得られる租生液体 (250 号)をシリカゲル薄層クロマトグラフィー (シクロヘキサン/酢酸エチルニ 1/1 , <math>R_f = 0.4$)により精製すると 目的化合物 43 号が得られた。

 $(\alpha)_{D}^{24}$ ° -3° $(0=1, 0H0\ell_{5})$ NMR $(0D0\ell_{5})$ δ_{ppm} : 1.29 (3H, d, J=6Hz), 3.31 (1H, dd, J=25, 5Hz), $3.4 \sim 4.4$ (2H, m), 4.47 (1H, d, J=2.5Hz),

 $4.9 \sim 6.0$ (4H, m), $7.1 \sim 7.5$ (5H, m)

奥施例 13

(3B, 4B) - 1 - ベンツヒドリル- 3 -[(18) - ヒドロキシエチル] - 4 - エチニ ル- 2 - アゼチジノン

dl-3.4-トランス-1- ベンツヒドリル-3α-((1R*)-1-ベンゾイルオキシ エチル]-4-エチニルアゼチジノン(48 写)を Bacillus subtilis SANK 76759 (IAM 1069)と伴に 28 ℃で 3 日間培養する。 培養液を実施例 13 と同僚に処理すると目的化合物 10 可が得られた。

 $\left(\alpha\right)_{D}^{24}$ $^{\circ}$ -52 $^{\circ}$ $\left(0=1,0H0 l_{5}\right)$ NMR は 参考例 6 で 得られた s^{*} 化 合物 の それ と 一致 した。

実施例 15.

(38, 48) - 1 - ベンツヒドリル- 3 -[(1B) -ヒドロキシエチル] - 4 - フエニル デエチニル- 2 - アセチジノン

 $\left(\alpha\right)_{D}+28^{\circ}\left(0=0.94,0H0\ell_{3}\right)$ NMR は参考例 6 で得られた化合物のそれと一致した。

奥施例14

(38, 48) - 1 - ベンツヒドリル- 3 -(18) - ヒドロキシエチル) - 4 - エチニル

d8-3.4-トランス-1-ベンツヒドリルー3α-[(1R*)-1-ベンゾイルオキシエチル]-4-フェニルチオエチニル-2-アゼチジノン(160 号)を実施例13と同様に培養。 処理すると目的化合物 6.5 号が扱られた。

奥施例 16.

 $3.4 - 1.5 \times 2.7 - 1 - (4 - 1.7 + 2.7 \times 2$

 $d\ell-3$ 、4-kランスー1ー(4-y k+2 ア エニル)ー 3a-(1- ベンゾイルオキシエチル)ー 4- カルボキシメチルー 2- アゼチジノン 50 ማを Bacillus subtilis SANK 76759 (IAM 1069) と伴に A 法により 36 時間 擬とう 培婆する。 培養 敵を酢酸エチルで抽出して得られる 祖生 教体 (50 マ)を シリカゲル薄脳クロマトグラフィー (シクロヘキサン/酢酸エチル= 1/5、 $R_f = 0.1$ 、 UV ランプ検出)により精製すると光学活性な目的化合物 5 マが得られた。実施例 17.

 $3.4 - 1.5 \times 2.7 \times 1 - (4 - 2.1 + 2.7 \times 2.7 \times 2.1 + 2.1 \times 2.1 \times$

フェニルチオカルボニルメチルー2ーアゼチジ

ノン

 $d\ell-3.4-$ トランスー1ー(4-メトキシフェニル)- 3α -(1-ベングイルオキシェチル)-4-フェニルチオカルボニルメチルー2-アゼチジノン 20 ማを Bacillus subtilis BANK 76759 と伴に A 法により 36 時間 培養する。培養液を酢酸エチル抽出して得られる租生製体 25 ማをシリカゲル準層クロマトグラフィー(シクロヘキサン/酢酸エチル=1/1, $B_f \div 0.4$, UV ランプ検出)により精製すると光学活性な目的化合物 5 9が得られた。

奥施例 19.

(38, 48)-1-(4-メトキシフェニル) -3-((1R)-1-ヒドロキシエチル)-

4ーエチニルー2ーアゼチジノン

dl-3,4-トランス-1-(4-メトキシフェニル)-3α-(1-ベンゾイルオキシエチル)-4-カルボキシメチル-2-Tゼチジノン80 mをN,N-ジメチルホルムアミド中、炭酸水果ナトリウムの存在下ベンジルブロマイドと常法に従つて反応、処理するとベンジルエステル体90 mが得られる。この化合物90 mをBacillus subtilis SANK 76758 と伴にA法により培養する。培養液を酢酸エチル抽出して得られる租生級体(98 m)をシリカゲル海íのロマトグラフィー(シクロヘキサン/酢酸エチルニ1/1,Rf÷0.5,UVランブ検出)により精製すると光学活性な目的化合物20 mが得られた。実施例18.

アミノアシラーゼ(N - Acylaminoacid aminohydrolase BO 3.5.1.14)500 単位を 5μg/nl の塩化コパルトを含む蒸留水またはリン酸緩衝液(PH 7.0)50 単化溶かす。これに dl - 3.4 ートランスー1 - (4 - メトキシフエニル) - 3α - [(1R*) - アセトキシエチル] - 4 - エチニルー2 - アゼチジノン 49 号を 0.05 %の Triton 100 と 1 もに加える。この溶液を 30 でで 2 日間提择する。反応液を酢酸エチルで抽出して得られる租生融体を実施例 1 と同様に処理すると目的化合物 10 号が得られた。

 $[\alpha]_D^{22^\circ}$ -40° (0=1, $0HO\ell_5$) NMR は実施例 1 で得られた化合物のそれと一致した。

奥施例 20.

(38 , 48) - 1 - (4 - メトキシフェニル)

4-エチニルー2-アセチジノン

ブタ肝減由来のエステラーゼ(Oarboxylicーester hydrolase BC 3.1.1.1)500 単位を 0.1 M リン酸极衡液(PHT.0)に容かし、これに dlー3.4ートランスー1ー(4ーメトキシフェニル)ー3αー[(1R*)ー1ー アセトキシェチル)ー4ーエチニルー2ーアゼチジノン 60 町を 加え、ついでアセトンを加えてセトンの 5 % 水溶液とする。この容液を 35 ℃で1 日間 撹拌する。反応液を実施例1 と同様に処理すると目的化合物 12 町が得られた。

 $(\alpha)_{D}^{22^{3}}$ -85° (0=1, 0H0 ℓ_{5})

NMR は実施例 1 で得られた化合物のそれと一致した。

4.24 (1H, d, J=2Hz), 4.54 (1H, t, J=2Hz), 4.95 \sim 6.15 (3H, m) IR (Liq.) cm^{-1} : 1760, 1712, 2110

dl-1-ベンツヒドリル-3-アセチル-4-エチニル-2-アセチジノン

プロパルギルアルデヒド 1 g を無水ベンゼン20 ml に溶解し、282 g のベンツヒドリルアミン及び無水焼酸マグネシウム 2 g を加え 20 分間撹拌。ろ過後、溶媒を留去し、残産を無水塩化メチレン 30 ml に溶解し、1.57 g のイミダゾールを加え選素雰囲気下-20 でに冷却する。ついで 1.78 ml のジケテンを-20°~-10 で で加え、ゆつくりと反応温度を 15 でとする (約 1.5時間)。 20 ml の塩化メチレンを加え、 反応被を水洗し、油出液を無水硫酸マグネシウムにて

参考例 1.

dl-1-711 N-3-7+4 N-4- x4

ブロバルギル アルデヒド 1 9 を塩化メチレン 20 ml に容解し、 0.87 ml のアリルアミン 及び無水硫酸マグネシウム 4 9 を加え、 20 で, 20 分間 批拌。 ろ過後、 ろ液にイミダゾール 1.56 9 を加えて、 選案雰囲気下 - 20 でとし、ついでジケテン 1.76 ml を同温にて加える。

約1.5 時間かけて反応温度を20 でにする。反応液を水洗し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥、溶媒留去後、残渣をシリカゲルラビット・クロマトグラフィー(塩化メチレン)に付し、Rf=0.4 辺の目的化合物 691号を得た。

Bp 95~105°/0.03 mm Hg (油裕温度)

NMR (ODOl3) &: 228 (3H, s), 256

(1H, d, J=2Hz), 23~4.3 (2H),

乾燥。 容媒留去後、 残渣をシリカゲル ラビットクロマトグラフィー (シクロヘキサン: 酢破エチル=3:1)により精製すると目的化合物 3.2 g が得られた。

Rf=0.35 (シクロヘキサン:酢酸エチル= 2 : 1)

NMR (\cdot ODO ℓ_5) δ : 2.21 (3H, s), 2.32 (1H, d, J=2Hz), 4.22 (1H, J=2Hz), 4.45 (1H, t, J=2Hz), 5.86 (1H, s), 7.28 (10H, s)

IR (Liq.) ox⁻¹ : 2120, 1760, 1720 参考例 3.

 $\frac{d\ell - 3.4 - 1.5 \times 2.2 - 1 - 7 \cdot 1 \times 1.2 \times 2.2}{(1 - 1.5 \times 1.5 \times$

dl-1-アリルー3-アセチルー4-エチ

ニルー2 - アゼチジノン 400 町をメタノール 5 ■ に容解し、氷冷下 8.6 町の NaBH4 をゆつくり加 え、同温にて 20 分間撹拌後酢酸エチルを 加え 希塩酸水を加え、有機層を水洗 3 回、無水 MgSO4 にて乾燥後容棋留去。 得られる残渣をシリカゲ ルラピッドクロマトグラフィー (シクロへキサ ン:酢酸エチル= 1 : 1 。 Rf = 0.3 近辺)により 目的化合物 300 町が得られた。

NMR (CDO ℓ_5) δ : 1.25 (1.25H, d, J=6.5), 1.29 (1.75H, d, J=6.5Hz), 2.45 (1H, m), 3.0 \sim 3.8 (4H, m), 3.8 \sim 4.3 (3H, m), 6.1 (3H, m),

NMR の 1.25 と 1.29 のシグナルの比から R*/ S* = 1/1.4 であることが明らかとなつた。

なお本反応を NaBH』の代りに K ーセレクトライドを用いても削除な結果が得られた。 公老例 4

dl-3,4-トランス-1-Tリル-3α-(1-ベンゾイルオキシエチル)-4-エチニ ル-2-アゼチジノン

参考例 5.

 $\frac{d\ell - 3, 4 - h \ni \vee \times \times - 1 - T \parallel N - 3\alpha - \frac{1}{2} \left(\frac{1R^*}{R^*} - \frac{1}{2} \vee \frac{1}{2} \wedge \frac{1}$

ヘキサメチルジシラザン 626 **をテトラヒドロフラン 10 **とに密解し、氷冷下 n ーブチルリチウムヘキサン放(1.62 m モル/ ** 1) 2.4 ** 2.4 ** 2.4 ** 2.5 かんち。そのま」 30 分間 撹拌後 - 7.8 でに 冷却する。この溶液に参考例 4 で合成したペンゾイル体(R*, 8* のまざり) 917 ** 90 10 **

を考例 3 により得た 3*: R* ÷ 1.4: 1 の混合物のアルコール体 800 mを 20 mlの 無水テトラヒドロフランに裕解し、トリフェニルホスフィン 2.34 g 及び安息香酸 1 g を加える。この溶液に窒温にてアソジカルボン酸ジェチル 9.33 m を加え、そのまよ 30 分間 挽拌。酢酸エチルを加え水洗 2 回、 MgSO』にて乾燥。 溶媒留去後シリカゲル ラピットクロマトグラフィー(シクロヘキサン:酢酸エチル= 5 : 1) により精製すると目的化合物 917 mが得られた。

NMR (ODO ℓ_5) δ : 1.50 (1.25H, d, J=6.5Hz), 1.54 (1.75H, d, J=6.5Hz), 2.54 (1H), 3.3 ~ 3.8 (3H, m), 3.9 ~ 4.4 (3H, m), 4.9 ~ 6.1 (3H, m), 7.2 ~ 7.6 (3H, m), 7.8 ~ 8.1 (2H, m)

NMR の 1.50 と 1.54 のシクナルの比から B*/8* =1/1.4 であることが明らかとなつた。

ンチオスルホネート (ØS SO2 Ø) 972 ♥ の 10 ml テトラヒドロフラン溶液を加える。 -78 ℃ にて一時間撹拌、酢酸エチルを加えついて塩化アンモニウム水を加える。酢酸エチルにて抽出後、抽出液を飽和食塩水にて水洗。 Mg SO4 にて乾燥、溶媒留去後シリカゲルラピッドクロマトグラフィー (シクロヘキサン:酢酸エチル=10 : 1) により精製し目的の R* 体 520 ♥ および 8* 体 200 ♥ が得られた。

B* 体: 油状物質、Rf = 0.23 (塩化メチレン)
NMR (ODO8₃) δ: 1.52 (OH₃, d, J=6.5Hz),
3.54 (1H, d, d, J=6.5, 2.5Hz), 3.6 ~
4.4 (2H, m), 4.51 (1H, d, J=2.5Hz),
5.0 ~ 6.0 (4H, m), 7.1 ~ 7.6 (8H, m),
7.9 ~ 8.2 (2H, m)
IR (Liquid) cm⁻¹: 1760, 1720

s* 体: mp70 ~ 1 で Bf = 0.31 (塩化メチンン)

NMR (ODO ℓ_3) δ : 1.55 (CH₃ , d, J=6.5Hz), 3.3 ~ 4.1 (3H, m) , 4.29 (1H, d, J= 25Hz), 4.9 ~ 6.1 (4H, m), 7.1 ~ 7.6 (8H, m), 7.9 ~ 8.2 (2H, m)

IR (Nujol) cm^{-1} : 1760, 1720

谷考例 6.

dl - 3, 4 - トランス - 1 - ペンツヒドリル - 3α - [(18*) - 1 - ヒドロキシエチル) -4 - エチニルー1ーアゼチジノン

お考例2のdl-1-ベンツヒドリル -3-アセチルー 4 - エチニル - 2 - アゼチジノン 1.8 9 を 30 北のメタノールに容解し、-20 ℃ にて NaBH』 250 ♥を加え同温にて 5 分間撹拌。 希塩酸水及び酢酸エチルを加え、生成物を酢酸 エチル抽出。水洗後、MgSO』にて乾燥。容供留 去後、シリカゲルラピッドクロマトグラフィー (シクロヘキサン/酢酸エチル=1/1)により 精製すると目的化合物 1.7 8 が得られた。

参考例 6 で将た R* 及び S* のまざりのアルコ ール体19をピリジン5ml及び無水酢酸5mlに 溶解し15時間放復。酢酸エチルエステルを 加 え、希塩酸水、及び飽和食塩水にて洗練後、溶 媒留去。既僚をシリカゲルラビットクロマトグ ラフィー(塩化メチレン:酢酸エチル= 40:1) により精製すると目的の s* 体 400 m および R* 体 250 町が得られた。

8* 体: mp 123°.

Rf=0.64 (塩化メチレン:酢酸エチル= 20 : 1)

NMR (ODO ℓ_3) δ : 1.35 (3H, d, J=8Hz), 1.88 (CH_5 , s), 2.40 (1H, d, J=2Hz), 3.40 (1H, t, J=2.5Hz), 3.74 (1H, t, J=2.5Hz), 5.13 (1H, dq, J=6.5, 3Hz), 5.92 (1H, s), 7.28 (10H, s) IR (Nujol) cm⁻¹: 1770, 1735, 1600

R* 体: 油状物

NMR (ODO85) 8: 1.30 (3H, d, J=6Hz).

これをジエチルエーテルから再結晶すると目 的化合物 600 中が結晶として得られた。

mp 105°

NMR (CDC ℓ_5) δ : 1.29 (3H, d, J=6Hz), 232 (1H, d, J=25Hz), 3.26 (1H, dd, J=5, 2.5Hz), 3.89 (1H, t, J=2.5Hz). 3.8 ~ 4.2 (1H, m), 5.93 (1H, s), $7.1 \sim 7.4 \ (10H, m)$

谷考例 7.

ds - 3 4 - トランス-1 - ペンツヒドリル - 3α - ((1R*) - アセトキシエチル } - 4 ーエチ=ルー2-アゼチジノンおよび dl ー34 - トランスー1ーペンツヒドリルー 3α - [(18*)-1-アセトキシエチル]-4-エチニ ルー 2 ーアゼチジノン

1.92 (3H, s), 2.38 (1H, d, J=2Hz), 3.36 (1H, dd, J=25. 5.5Hz), 4.01 (1H, t, J=2Hz), 5.14 (1H, q, J=5.5Hz), 5.92 (1H, s), 7.28 (10H, s)

IB (Liq.) cm⁻¹: 1770, 1740

参考例 8.

d1 - 3 4 - トランスー1 - ペンツヒドリル - 3α - [(1R*) - 1 - ペンゾイルオキシ エ チル]ー4ーエチニルー2ーアゼチジノンおよ ぴ dl - 3.4 - トランス-1 - ペンツヒドリル - 3α - [(18*) - 1 - ペンソイルオキシエ チル]ー4ーエチニルー2ーアゼチジノン

参考例 B で得た 592 町のアルコール体(R* Bf=0.45 (塩化メチレン:酢酸エチル= 20:1) 及び 8* のまざり)を、 10 ×のテトラヒドロフ ランに溶解し、 1.05 8 の トリフェニルホスフィ

ン及び 440 町の安息香酸を加える。

この容液に氷冷下アゾジカルボン酸ジェチル417 甲を加え、氷冷剤をとりのぞきそのま」10 分間撹拌。酢酸エチルを加え、水洗 3 回。MgSO4 にて乾燥後溶媒留去し、残液をシリカゲルラビッドクロマトグラフィー(シクロヘキサン:酢酸エチル=10:1) により精製すると目的の R* 体 348 甲および S* 体 117 甲が得られた。

R* 体: mp 111°

8*体:油状物

NMR (ODO ℓ_3) δ : 1.50 (3H, d, J=6Hz), 238 (1H, d, J=2Hz), 3.55 (1H, t, J=25Hz), 3.86 (1H, t, J=25Hz),

参考例 8 で合成した R* のベンゾイル体 348 町のテトラヒドロフラン溶液を加える。 1 時間一78 ℃で攪拌後 270 町の フェニルベンゼンチオスルホネートを加え、一78 ℃にて 30 分撹拌後、酢酸エチルついで塩化アンモニウム水溶液を加える。有機層を水洗後 Mg804 にて乾燥。 溶鉄留去後、残渣をシリカゲル薄層クロマトグラフイー(シクロヘキサン:酢酸エチル= 5 : 1)により精製すると目的の R* 体 370 町が得られた。NMR (ODO&3) &: 1.46 (3H, d, J=6Hz), 361 (1H, dd, J=25, 6Hz), 4.42 (1H, d, J=25Hz), 5.50 (1H, q, J=6Hz), 6.06 (1H, s), 7.15 ~ 7.7 (13H, m), 7.8 ~ 8.0 (2H, m)

IR (Liquid) ca⁻¹ : 1760, 1720, 1600, 1580 参考例 8 で得られた 8* ペンゾイル体 86 写を 用いて R* ペンゾイル体の場合と同様に反応、 処理すると目的の 8* 体 90 **マ**が得られた。

NMB (ODO ℓ_3) δ : 1.53 (3H, d, J=6Hz), 3.60 (1H, t, J=2.5Hz), 4.11 (1H, d, 5.44 (1H, dq, J=6,2.5Hz), 5.90 (1H, s), 7.1 ~ 7.5 (13H, m), 7.7 ~ 7.96 (2H, m)

参考例 9.

ヘキサメチルシシラサン 0.22 alを 無水テトラヒトロフラン 10 al に容解し、0.56 alの n ーブチルリチウムヘキサン液 (1.62 mモル/al)を加え、30 分間氷冷下撹拌する。-78 ℃に冷却し、

J=2.5 Hz), 5.54 (1H, dq, J=6.5, 2.5 Hz), 6.03 (1H, s), 7.1 ~ 7.6 (18H, m), 7.8 ~ 8.1 (2H, m)

参考例 10.

・参考例 7 で得られた R* 体 82 m を用いて参考例 9 と同僚に反応、処理すると目的の R* 体 95 m が得られた。

mp 120°

Rf=0.41 (塩化メチレン:酢釵エチル= 20:1)

NMR (CDO ℓ_3) δ : 1.30 (3H, d, J=6Hz), 1.93 (3H, s), 3.39 (1H, dd, J=2.5, 6Hz), 4.20 (1H, d, J=2.5Hz), 5.16 (1H, q, J=6Hz), 5.97 (1H, m), 7.0 \sim 7.4 (15H, m)

参考例 7 で得られた \mathbf{S}^* 体 $\mathbf{140}$ 型を用いて 参 考例 \mathbf{S} と同様に反応、処理すると目的の \mathbf{S}^* 体 $\mathbf{110}$ 型が得られた。

Rf=0.48 (塩化メチレン:酢酸エチル=20:1)
NMR (CDCℓ₅) δ: 1.38 (3H, d, J=6Hz),
1.92 (3H, s), 3.45 (1H, 1, J=25Hz),
3.99 (1H, d, J=25Hz), 5.15 (1H, d,q
J=6, 3Hz), 5.99 (1H, s), 7.1 ~ 7.5
(15H, m)

参考例 11.

NMR (CDC ℓ_5) δ : 1.42 (3H, d, J=6.5Hz), 2.0 (CH₅, s) , 2.55 (1H, d, J=2Hz), 3.57 (1H, dd, J=5, 2.5Hz) , 3.76 (3H, s) , 4.31 (1H, t, J=2.5Hz) , 5.30 (1H, dq, J=6.5, 5Hz) , 6.7 ~ 7.6 (4H, A₂B₂ 型)

B* 体: Rf=0.26 (塩化メチレン)

アセチジノン

トキシエチル]ー4ーエチニルー2ーアセチジ

CH₃ CH₃ CH₃ CH₃ CH₃ OCH₃

参考例 1 および 2 の方法に単じて得られる d l ー 3. 4 ートランスー 1 ー (4 ー メトキシフェニル) ー 3 α ー (1 ーヒドロキシエチル) ー 4 ーエチニルー 2 ーアゼチジノン (特顧昭 59-265962 の参考例 12 に記載) 270 町 (R* と 3* の 混合物) をピリジン 300 町及び無水酢酸 300 町に溶解し 15 時間室温に放置。 氷水にあけ、酢酸エチルにて抽出。希塩酸水及び水洗後 Mg804 にて乾燥。溶媒留去後残渣をシリカゲルラピッドクロマトグラフィー(塩化メチレン)により精製すると目的の 3* 体 85 町および R* 体 180 町 が得られた。

S* 体: Bf = 0.34 (塩化メチレン)

参考例 1 および 2 の方法に単じて得られる deー 3 4ートランスー1ー(4ーメトキシフェニル)ー 3αー(1ーヒドロキシエチル)ー4ーエチニルー2ーアゼチジノン(特顧昭 59-265962号の参考例 12 に記数)を 分別再結晶法および母級のクロマトグラフィーにより精製すると 1s*ーヒドロキシエチル体(再結晶法)および 1R*ーヒドロキシエチル体(クロマト法)が得られた。

こ 1 に得られた 18* ーヒドロキシエチル体 570 町を無水テトラヒドロフラン 20 ml に裕解。 更にトリフエニルホスフイン 1.1 g 及び 安息香酸 500 町を加え、氷冷下 700 町のアゾジカルボン酸ジエチルを加える。寒剤をのぞき、室温にて 3 時間撹拌。 放圧下俗媒を留去し、残値をシリカゲルラピンドクロマトグラフィー(シクロ

ヘキサン:酢酸エチル=5:1)により精製す ると目的の R* 体 500 切が得られた。

mp 101° (エーテルから再結晶)

R(= 0.5 (塩化メチレン)

NMR (ODO ℓ_3) δ : 1.55 (3H, d, J=6.5Hz), 2.55 (1H, d, J=2.5Hz), 3.6 (1H, dd, J=6.5, 2.5 Hz), 3.70 (3H, s), 4.6 (1H, t, J=2.5Hz), 5.46 (1H, q, J=6.5 Hz), 6.7 ~ 7.6 (7H, m), 7.8 ~ 8.0 (2H, m)

IR (Nujol) cm⁻¹: 3280, 2140, 1745, 1720, 1608. 1590

18* - ヒドロキシエチル体 500 甲を無水塩化 メチレン中 25 当量のトリエチルアミン 及び触 媒盤のジメチルアミノビリジンの存在下 25 当 景の安息香酸クロリドと 10時間~15時間反応 させる。反応液に水を加え、有機層を分離する。 3α-[(18*)-1- ヒトロキシエチル]-有機屬を希塩酸水にて二度洗滌後、水洗。 MgSO4 4 - エチニルー 2 - アセチジノン 100 のをテト にて乾燥後溶媒留去すると目的の 8*体 500 mg が得られた。

で氷冷下 150 甲のアンジカルボン餃ジエチル 150 9を加える。反応被を室温にて 5 時間 撹拌 後、密棋留去し残渣をシリカゲル薄脂クロマト グラフィー(シクロヘキサン:酢酸エチルニ 2:1, Bf=0.4) により精 製すると目的化合 物 50 甲が得られた。

mp 79 で(ジェチルエーテルから再結晶) NMR (ODO ℓ_3) δ : 1.46 (3H, d, J=6.5Hz), 254 (1H, d, J=25Hz), 3.49 (1H, dd, J=6.5, 2.5Hz), 3.74 (3H, s), 4.48 (1H, t, J=25Hz), 5.38 (1H, q, J= 6.5 Hz) . 6.75 ~ 7.55 (4H, A₂B₂型) . 7.98 (1H, s)

参考例 14.

d8 - 3.4 - トランス- 1 - (4 - メトキシ ペンジル) — 3α — (1-ヒドロキシエ<u>チル)</u> - 4 - エチニルー 2 - アゼチジノン

Bf=0.61 (塩化メチレン)

NMR (ODO ℓ_3) δ : 1.59 (3H, d, J=6.5Hz), 2.55 (1H, d, J=2.5Hz), ~ 3.7 (1H, 8), 3.70 (3H, s), 4.38 (1H, t, J=2.5 Hz). 5.53 (1H, d.q, J = 6.5, 3Hz)

参考例13

dl - 3. 4 - 1 - 0 4 - 1 + 2 7 x = n) - $3\alpha - ((1R*) - \pi n \ge n + 2x$ チル]ー4ーエチニルー2ーアゼチジノン

参考例 12 に示した方法で得られる d8 - 3.4 ートランスー1ー(4ーメトキシフエニル)ー ラヒドロフラン3 北に容解し、ぎ酸70 双及び トリフェニルホスフイン 230 甲を加える。つい

参考例 1 および 2 の方法に準じて合成される d1-34-トランス-1-(4-メトキシ ペ ンジル)ー3ーアセチルー4ーエチニルー2ー アゼチジノン (特顧昭 59-265962 の 参考例 4 に記載) 460 のをテトラヒドロフラン 6 私及び メタノール3mの住合液に容解し、0℃にて NaBH 4 6.0 中を加える。 10 分後 酢酸エチルを加 え、さらに希塩酸水を加える。有機層を分離し、 水洗後、Mg804 にて乾燥。溶媒留去後段渣をシ リカゲルラピッドクロマトグラフィー (シクロ ヘキサン:酢酸エチル=1:1, Rf =0.3) に より精製すると目的化合物 460 甲が得られた。

NMR (ODO83) δ : 1.24 (1H, d, J=6.0Hz), 1.28 (2H, d, J=6.5 Hz), 2.39 (1H, d, J=2Hz), 3.70 (3H, s), 3.2 ~ 3.4 (1H, m), $3.7 \sim 4.2$ (2H, m), 4.58(1H, d, J=15Hz), 6.70 ~ 7.25 (4H,

1.24 と 1.28 のシグナルの比から B*/S*=1/2 であることが明らかとなつた。

台考例 15.

 $\frac{d\ell - 3.4 - 1.5 \times 2.2 - 1 - (4 - 3.1 + 2.2)}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 1 - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha - (1R^*) - 2 \times 2.7}{\times 2.5 \times 2.0} \times \frac{3\alpha -$

当該生成物は更にシリカゲル分取用薄層クロマトグラフィーにより、塩化メチレンを展開浴

0.71 nlのヘキサメチルジシラザンをテトラヒドロフラン 10 nl に溶解し、氷冷下 n ー ブチルリチウムヘキサン液 2.1 nl (1.62 m モル/nl)を加え 30 分間機拌後、一78 でに冷却する。 この溶液に谷等例 15 にて合成したベンソイル体(R*, 8* のまざり) 1 9 の 10 nl THP 溶液を加え、同温にて1時間機拌する。ついでフェニルペンゼンチオスルホネート 767 mp の 10 nl THP 溶液を加えて1 時間機拌する。酢酸エチルついで塩化アンモニウム水溶液を加え、有機脂を分離する。水洗後 Mg304 にて乾燥。

審 供留 去 後 後 後 を シ リ カ ゲ ル ラ ビ ツ ト ク ロ マ ト グ ラ フ イ ー (シ ク ロ へ キ サ ン : 酢 酸 エ チ ル ニ 10 : 1) に よ り R* 体 及 び S* 体 を 分 雌 精 製 すると R* 体 : 570 町 が 得 ら れ た 油 状 物 質 Rf = 0.48 (塩 化 メ チ レ ン :酢 酸 エ チ ル = 20 : 1)

NMR (ODO ℓ_5) δ : 1.45 (3H, d, J=6Hz), 3.54 (1H, dd, J=6, 2.5Hz), 3.72 (3H, 3), 4.05 (1H, d, J=15Hz), 4.66 (1H,

d, J=15Hz), 4.37 (1H, d, J=2Hz),

媒として用いる事により R* を分離することが出来る。

R*体:

NMR (ODO ℓ_5) δ : 1.43 (CH₃, d, J=6Hz), 2.51 (1H, d, J=2Hz), 3.49 (1H, dd, J=6, 2Hz), 3.73 (3H, s), 3.8 ~ 4.3 (2H, m), 4.70 (1H, d, J=15Hz), 5.40 (1H, q, J=5Hz), 6.6 ~ 7.6 (7H, m), 7.6 ~ 7.9 (2H, m)

参考例 18.

5.48 (1H, q, J=6Hz), 6.6 ~ 7.6 (12H, m), 7.75 ~ 8.05 (2H, m)

8* 体: 180 m が得られた。 mp 85 c (ジェ チルエーテルから再結晶)

NMR (CDO\$\delta_5\$) \$\delta\$: 1.54 (1H, d, J=8Hz),
3.5 \sim 3.8 (1H, m), 3.74 (3H, s),
4.0 (1H, d, J=15Hz), 4.72 (1H, d,
J=15Hz), 4.12 (1H, d, J=2.5Hz),
5.50 (1H, qd, J=6, 3Hz), 6.5 \sim 7.7
(12H, m), 7.75 \sim 8.05 (2H, m)
IR (Nujol) cm^{-1} : 1755, 1732

参考例 17.

 $\frac{d\ell - 3 \cdot 4 - k \cdot 5 \cdot \nu \times - 1 - (4 - k \cdot k + \nu)}{7 \cdot x - k \cdot k) - 3a - ((18^*) - 1 - 2 \cdot \nu \cdot 1)}$ $\frac{\nu \times + \nu \times + \nu}{\nu \times + \nu \times + \nu} - 4 - 7x - \nu + x \times + \nu$ $\frac{-2 - 7 \cdot 4 + \nu \cdot 1}{\nu \times + \nu \times + \nu} - 3a - ((18^*) - 1 - 2 \cdot \nu \cdot 1) - 3a - ((18^*) - 1 - 2 \cdot \nu \cdot 1)$ $\frac{((18^*) - 1 - 2 \cdot \nu \cdot 1) - 2 \cdot \nu \times + \nu}{4 - 7x - \nu \times + x \times + \nu}$

Rf=0.4 (塩化メチレン)

参考例 14 で得られた化合物(R* と 8* のまざり) 440 甲を無水テトラヒドロフランに溶解しトリフエニルホスフイン 890 甲及びぎ酸 0.2 町を加える。氷冷下 354 甲のアゾジカルボン酸ジェチルを加え、10 時間室温にて攪拌。 酢酸エチルを加え、有機層を水洗。 Mg804 にて 乾燥後、溶媒留去。残渣をシリカゲルラビッドクロマトクラフィー(シクロヘキサン:酢酸エチル=1:1)により精製すると目的化合物 168 甲が得られた。

R_f=0.33 (塩化メチレン:酢酸エチル=40:1)
NMR (CDOℓ₅) ð: 1.35 (3H, d, J=6Hz),
248 (1H, d, J=2Hz), 3.33 (1H, dd,
J=6, 2Hz), 3.74 (3H, s), 3.90 (1H,
t, J=2Hz), 3.95 (1H, d, J=15Hz),
462 (1H, d, J=15Hz), 5.21 (1H, q,
J=6Hz), 6.6 ~ 7.3 (4H, A₂B₂型),

NMR (ODC ℓ_5) δ : 1.59 (3H, d, J=8Hz), 3.70 (3H, s), \sim 3.7 (1H), 4.62 (1H, d, J=2.5Hz), 5.55 (1H, dq, J=6, 3.5Hz), 6.7 \sim 7.6 (12H, m), 7.8 \sim 8.0 (2H, m)

参考例 12 で得られた R* ベンゾイルオキシ体を s* ベンゾイルオキシ体と同様に反応、 処理 すると目的の R* 体が得られた。

Rf=0.28 (塩化メチレン)

NMR (ODO\$3) 8: 1.56 (3H, d, J=6Hz),
3.64 (1H, dd, J=6, 2.5Hz), 3.72 (3H,
3), 4.81 (1H, d, J=2.5Hz), 5.51 (1H,
q, J=6Hz), 8.7 ~ 7.8 (12H, m), 7.8 ~
8.0 (2H, m)

IR (Liq.) cm⁻¹ : 1750, 1712, 1800, 1580 经考例 18.

7.89 (1H, s)

参考例 19.

 $\frac{dl - 3 \cdot 4 - l \cdot 5 \cdot 2 \cdot 2 - 1 - (4 - 3 \cdot l + 2)}{\sim 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}$ $\frac{dl - 3 \cdot 4 - l \cdot 5 \cdot 2 - 1 - (4 - 3 \cdot l + 2)}{\sim 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}$ $\frac{dl - 3 \cdot 4 - l \cdot 5 \cdot 2 - 1 - (4 - 3 \cdot l + 2)}{\sim 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}$

参考例 14 で得られた化合物 (B* と 8* の まざり) 200 ♥を用いて参考例 7 と同様に反応、処理しシリカゲルラピッドクロマトグラフィー(シクロヘキサン:酢酸エチル= 1 : 1) により精製すると目的化合物 200 ♥が得られた。

 $R_f = 0.56$ (シクロヘキサン:酢酸エチル=1:1) NMR (ODO δ_5) δ : 1.32 (3H, d, J=6Hz). 1.95 (3H, s). 2.45 (1H, d, J=25Hz), 3.32 (1H, dd, J=6, 25Hz), 3.75 (3H, s). 3.92 (1H, d, J=15Hz), 4.70 (1H, d, J=15Hz), 3.92 (1H, t, J=25Hz),

5.20 (1H, q, J=6Hz), 6.7 \sim 7.3 (4H, Λ_2B_2 型)

参考例 20.

1-(4-メトキシフエニル)-3-Tセチ ル-4-(22-ジェトキシエチル)-2-T ゼチジノン

ジェトキンプロピルアルデヒド 2 gをベンゼン 30 g に容解し 1.68 g の p ー アニシジン 及び 5 g の無水硫酸マグネシウムを加える。 室温にて 20 分攪拌。 ろ過後、 該圧下溶媒留去する。 残酒を塩化メチレン 20 ml に溶解し、 これにイミダゾール 1.12 g を加える。全系を - 30° とし 1.25 ml のジケテンを加え、 2 時間かかり反応温度を - 30°から 10 でとする。

塩化メチレンを加え、水洗後 MgSO4 にて乾燥。 粗生成物をシリカゲルのラビットクロマトグラ

を加え、同温にて 5 分間撹拌する。酢酸エチルついで希塩酸を加え、有機盾を分離する。 MgSO4 にて乾燥後域圧下密媒留去。 残渣をクロマトグラフィー(酢酸エチル:シクロヘキサン= 2 : 1)により精製すると目的化合物 463 mが得られた。

NMR (ODO \$\eta_{5}\$) \$\delta\$ ppm : 1.02 ~ 1.04 (9H, m),

1.55 ~ 260 (2H, m), 3.13 (1H, dd,

J=25, 6Hz), 3.27 ~ 3.87 (5H, m),

3.82 ~ 4.32 (2H, m), 4.60 (1H, d, J=

5.5Hz), 3.72 (3H, s), 6.7 ~ 7.3 (4H,

A_2B_2 型)

· 参考例 22

 $\frac{d\ell - 3 \cdot 4 - h \cdot 5 \times 2 \times - 1 - (4 - \lambda h + \nu)}{7 \times - n \cdot 1 - 3\alpha - (1 - \alpha \times 2 \cdot 1 \wedge \lambda + \nu)}$ $\frac{f \cdot n \cdot 1 - 4 - (22 - \nu) \times h + \nu \times f \cdot n) - 2}{-7 \times 4 + \nu \cdot 1 \times \nu}$

フィー (シクロヘキサン: 酢酸エチル= 3 : 1) により精製すると目的化合物 930 吸が得られた。 Rf=0.45 (シクロヘキサン: 酢酸エチル=1:1) NMR (ODO&₅) &: 1.15 (3H, t, J=6.5Hz), 1.21 (3H, t, J=6.5Hz), 1.5 ~ 2.2 (1H, m), 2.35 (COCH₅, s), 3.4 ~ 3.9 (5H, m), 4.21 (1H, d, J=2.5Hz), 4.4 ~ 4.85 (2H, m), 6.8 ~ 7.5 (4H, A₂B₂ 型)

参考例 21.

 $\frac{d\ell - 3.4 - 1.5 \times 2.7 - 1 - (4 - 1.7 + 2.7 \times 2.7 + 2.7 \times 2.7 \times$

参考例 20 で得られた化合物 600 m をテトラ ヒドロフラン:メタノール= 10 : 1 の 混合容 棋 15 ml に容解し、-20 c にて 150 mg の NaBH4

参考例 21 で得られた化合物 230 mを 1 nlの無水塩化メチレンに溶解し、ビリジン 0.2 ml ついで安息香酸クロリド 150 mを加え 20 時間 室温にて投拌。反応液を常法に従つて処理し得られる残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(シクロヘキサン:酢酸エチル= 2 : 1) により精製すると目的物 260 mが得られた。

NMR (ODO\$5) 8: 1.80 (2.25H, d, J=6Hz),
1.55 (0.75H, d, J=6Hz), 3.70 (3H, s),
5.25 ~ 5.75 (1H, m), 6.7 ~ 7.7 (7H, m),
4.69 (1H, t, J=5.5Hz), 7.85 ~ 8.25 (2H,
m)

参考例 23

 $\frac{d\ell - 3.4 - h \not\ni \nu x - 1 - (4 - y h + \nu)}{7x - \nu) - 3\alpha - (1 - \alpha \nu y 4 \nu x + \nu x + \nu)}$ $\frac{d\ell - 3.4 - h \not\ni \nu x - 1 - (4 - y h + \nu)}{7x - \nu} - 3\alpha - (1 - \alpha \nu y 4 \nu x + \nu x + \nu)$

参考例 22 で得られた化合物 260 町を テトラヒドロフラン 8 町と水 2 1 の混合溶媒に溶かし、 氷冷下 1 町の渡塩酸を加える。 2 時間撹拌後、 酢酸エチルを加え、水洗。乾燥溶媒を留去して 得られる残渣をシリカゲル薄層クロマトグラフィー(シクロヘキサン:酢酸エチル=1 : 1) により精製すると目的化合物 140 町が得られた。

 $R_f=0.3$ (酢酸エチル:シクロヘキサン= 1:1) NNR (ODO ℓ_5) δ : 1.56 (3H, d, J=6Hz),

1.54 (3H, d, J=6Hz), $2.5 \sim 3.5$ (3H,

m), 3.72 (3H, s), $4.10 \sim 4.55$ (2H,

m), $5.4 \sim 5.8$ (1H, m), $6.7 \sim 7.5$ (7H,

m), 7.7 \sim 8.0 (2H, m), 9.74 (1H, br, s)

参考例 24

 $d\ell - 3.4 - h \ni \nu x - 1 - (4 - \lambda h + \nu)$ $7x = \nu) - 3\alpha - (1 - \kappa \nu) + \nu x$ $f\nu) - 4 - \mu \kappa + \nu \lambda + \nu - 2 - \mu + \nu$ $J\nu$

チル)-4-フェニルチオカルボニルメチル-

2 - アゼチジノン

を考例 24 で得られた化合物 90 ಇをジメチルホルムアミド: アセトニトリル=1:1の混合 密媒に密解し、カルボニルジイミダゾライド 60 ಇを加え室温で 30 分間撹拌する。反応液に 60 のチオフエノールを加え 2 時間撹拌する。 反応液に酢酸エチルを加え、 希水酸化ナトリウム水、水の順で洗う。 乾燥後溶媒を留去して得られる 残盗をシリカゲル薄陥クロマトグラフイー (シクロヘキサン: 酢酸エチル=2:1 Bf ÷ 0.3) により精製すると目的物 70 のが得られた。

参考例 26.

(38, 48) - 1 - (4 - メトキシフエニル)

参考例 23 で得られた化合物 140 甲を・丁七トン2 ml に溶解し、ジョーンズ試薬(100 甲)により室温で 3 分間酸化する。反応液を酢酸エチルで抽出し、水洗、 Mg804 で乾燥する。 溶媒を留去して得られる残渣をシクロヘキサン: 酢酸エチル=1:1 の系にて分取用シリカゲル TLC に付し Rf=0.1 近辺より目的化合物 91 町が得られた。

NMR (ODO8₅) 8: 1.51 (1H, d, J=6Hz),
1.54 (2H, d, J=6Hz), 23 ~ 3.5 (3H,
m), 3.70 (3H, s), 4.0 ~ 4.4 (2H, m),
5.3 ~ 5.7 (1H, m), 6.7 ~ 7.5 (7H, m),
7.7 ~ 8.0 (2H, m), 8.96 (1H, br. s)

参考例 25.

- 3 - [(1R) - 1 - ブチルジメチルシリル オキシエチル] - 4 - エチニル- 2 - アセチジ

ノン

実施例 3 により得た B 配位のハイドロキシエチル体 90 町を DMF 3 虻 に密解し、 しープチルジメチルシリルクロリド 160 町及びイミダゾール 36 町を加え 10 時間放置。酢酸エチルを加え、水洗。 Mg 80 4 にて乾燥後、密媒留去。 シクロヘキサン:酢酸エチル= 2 : 1 にて B f = 0.65の 部分をクロマトグラフィーにより分離する。目的化合物 100 町が得られた。

 $(\alpha)_{D}^{24}$ $^{\circ}$ -112° (c=1, OHO $_{5}$)

NMR (ODO $_{5}$) δ : 0.06 (6H, s), 0.76 (9H, s), 1.26 (3H, d, J=6Hz), 2.47 (1H, d, J=2.5Hz), 3.29 (1H, dd, J=3, 2.5Hz), 3.75 (3H, s), 4.27 (1H, dq, J=6, 3Hz),

4.52 (1H, t, J=2.5Hz), 6.75 ~ 7.55 (4H, ン:酢酸エチル 5 : 1 の系にてシリカゲル薄層 A₂B₂型)

移考例 27.

(38, 48) - 1 - (4 - メトキシフエニル) - 3 - [(1R)- t - ブチルジメチルシリル オキシエチル)-1-フエニルチオエチニルー 2 - アセチジノン

参考例 26 により得たシリル体 60 町を無水テ トラヒドロフラン2』に招解し、-78 とにて ブチルリチウム液 0.25 **(1**1中 1.6 ミリモル ブチルリチウム無を含むヘキサン放を-78でん -て加え 30 分批抖。ジフエニルジスルイド 75 mg の1 nl テトラヒドロフラン液を加え、-78°~ 40°に2時間半攪拌。 酢酸エチルを加え、有樹 盾を水洗3回。 MgSO』にて乾燥後シクロヘキサ

液をゆつくり加える。10分間投拌。 酢酸エチ ルを加え、水洗。常法通り後処理し、シクロへ キサン:酢酸エチル=2:1の系で Bf=0.54 の部分を単離精製する。目的化合物 30 号が 将 られた。

mp 76°

 $(\alpha)_{n}^{24}$ + 46° (c=1, OHO85) NMR (CDO&s) 8: 0.08 (6H, s), 0.89 (9H, s), 1.28 (3H, d, J=6Hz), 3.40 (1H, br.t, J=3Hz), 431 (1H, dq, J=6, 4Hz), 459 (1H, d, J=25Hz), 62 (1H, 8), 7.32 (5H, m)

> 出願人 三共株式会社 代理人 弁理士 怪 出 庄 治

クロマトグラフィーに付し Rf = 0.55 の目的化合 物 38 申が得られた。

NMR (ODO&5) 8: 0.08 (6H, s), 0.76 (9H. s), 1.30 (3H, d, J=6Hz), 3.37 (1H, t, J=3Hz), 3.74 (3H, s), 4.3 (1H, dq, J=6, 3Hz), 4.77 (1H, d, J=2Hz). 6.7 ~ 7.5 (9H, m)

 $(\alpha)_{D}^{24}$ -96° (c=1, OHO8;)

参考例 28.

(38, 48) - 3 - ((1R) - t - ブチルジ メチルシリルオキシエチル)-4-フエニルチ オエチニルー2ーアセチジノン

谷考例 27 で得たチオフエニル化体 60 町を 2 ♥のアセトニトリルに容解し、氷冷下 240 町の セリックアンモニウムナイトライトの 2 # 水谷